⑩ 日本国特許庁 (JP)

(1) 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—111435

DInt. Cl.3 G 01 N 21/35

識別記号

庁内整理番号 7458-2G

砂公開 昭和57年(1982)7月10日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

ØATR法赤外線吸収強度測定装置

願 昭55-189280

②特 20出

願 昭55(1980)12月27日

仰発 明 者 宮武公夫

京都市南区吉祥院宮の東町2番

地株式会社堀場製作所内

⑰発 明 者 石田耕三

京都市南区吉祥院宮の東町2番

地株式会社堀場製作所内

仰発 明 者 網本宏之

京都市南区吉祥院宮の東町2番

地株式会社堀場製作所内

⑪出 願 人 株式会社堀場製作所

京都市南区吉祥院宮の東町2番

邳代 理 人 弁理士 藤本英夫

明

1.発明の名称

ATR法赤外線吸収強度測定装置

2.特許請求の新用

赤外光源と検出器との間に形成される単一の光 路中に、赤外領域に透明で且つ入射した赤外線が 試料との接触面で全反射するようにした高屈折率 媒質を介装し、前記接触面で試料中の測定成分に 吸収される赤外級吸収強度に基づいて試料中の側 定成分を測定する装置において、前記光路中に相 関回転セルを介装してあることを特徴とするAT R法赤外線吸収強度确定装置。

3.発明の詳細な説明

本発明は、ATR法による赤外線吸収強度測定 装盤に関する。

ATR (Attenuated Total Reflection) 法は、反射用高屈折率媒質に入射した赤外線がこ の高屈折率媒質と試料との接触面で全反射する際、 試料による吸収があると、反射率が低下し、透過 する赤外線の強度が低下することを利用した赤外

線吸収強度の側定方法であり、通常の透測法では 脚定できない結晶やゴム状高分子などの測定が可 能である。反射用高屈折率媒質を直接試料中に設 鱧できる等々の利点を有している。

てのATR法による赤外線吸収強度制定動制と しては、反射用の高屈折率媒質としてKRS-5、 セレン化ヒ業、シリコン等の材質よりなるプリズ ムを使用したものが最も一般的であり、単光路方 式の装置と2光路方式の装置とがあるが、これら による場合は、次のような欠点があった。

即ち、第1図に示すように、赤外光線2と検出 器bとの間に形成される単一の光路中にプリズム cを介装した単光路方式の装置においては、 試料 d中に制定成分の吸収波長に対して一様な赤外吸 収を示す物質が含まれている場合の当該物質によ る干渉影響や赤外光源。の経時的な光量変化等が 御定誤差となつて現われるので測定特度を期待で きない。

また、第2回に示すように、光路を2つに分け、 一方の光路には、試料すと接触するプリズムにを

特開昭57-111435(2)

介装し、他方の光路には容服物質 d と接触するプリズム c を介装して干沙成分による吸収放長を含まない を開光を得、前者のプリズム c を経た測定光と 向記 を照光とに基づいて in 定を行なうととにより、干渉影響を除去し、且つ、亦外部 a の光量変化 はいては、ミラー M 等の使用数が多くて光学系が複雑になり、機械的 展動等による外乱影響も大きくなるといった欠点がある。尚、第2図中、 e はチョッパー、「はソリッドフィルタである。

このような従来欠点に鑑み、本発明は、ATR 法と相関回転セルとを組合わせることにより、2 光路方式とすることなく、簡単な構造によつて、 脚定被良額域に対して一様な赤外吸収を示す干渉 成分や赤外光源の光量変化等による影響を除去で きる高精度の測定が可能なATR法による赤外線 吸収強度測定数置を提供するものである。

即ち、本発明は、赤外光顔と検出器との間に形成される単一の光路中に、赤外領域に透明で且つ 入射した赤外線が試料との接触面で全反射するよ

(3)

第3図は、本発明に係るATA 法による赤外線
吸収強度測定装置の一例を示す。図において、1
は赤外光線、2は検出器であり、両者1,2間に
形成される単一の光路中には、入射した 赤外線を
試料3との接触面で全反射させる高屈折率媒質と
してのプリズム4と、相関回転セル(これは、側
定成分がス又は同じ吸収帯をもつ他の成分がスを
封入したがスフィルタFiとNzなど吸収のないぞ
いがえを封入したがスフィルタFz とが回転に伴
い前記光路を交互に構切るように構成したの赤外光を通過させるソリッドフィルタとを用
いて、これらが交互に光路を構切るように構成し
たものでもよい。)5とが介装されている。

上記の構成によれば、赤外光源1からブリズム4に入射した赤外線がブリズム4と試料3との接触面で全反射する際、特定被長の赤外線が試料3、中の調定成分により、その制定成分の分子量に対応して吸収される。ブリズム4を透過した赤外線

うにした高屈折率媒質を介装し、前記接触面で試 料中の測定成分に吸収される赤外線吸収強度に基 づいて試料中の測定成分を測定する装置において、 前記光路中に相関回転セルを介装した点に特数が ある。

尚、相関回転セルとしてに、測定成分ガス又は これと同じ吸収帯をもつ他のガスを必要聞封入し たガスフィルタとゼロガス(例えばNz)のみを封 入したガスフィルタとが前紀光路を交互に掛切る ようにしたものの他、ガスフィルタの代りにソリ ッドフィルタを用いたものや、ガスフィルタとソ リッドフィルタを併用したものでもよい。

而して、本発明によれば、単光路方式であるため構造が簡単であり、それでいて、試料中の測定被長額域に対して一様な赤外吸収を示す干渉成分による影響や赤外光源の光量変化等による影響は、参照光と測定光が同一比率で減少するので除去でき、高精度で安定した測定が可能である。

以下、本発明の実施例を凶而に基づいて説明する。

(4)

は、相関回転セル5におけるゼロガス封入ガスフィルタ F2 と削定成分ガス(又は吸収帯を同じくする他の成分)を封入したガスフィルタ F1 とを、一定問期で交互に辿り、その結果、検出器 2 は、試料 3 中の測定成分の分子量に対応して特定被長の赤外線が吸収され、減量している測定光と、前配特定波長の赤外線を透過した参照光とを交互に受光することになる。検出器 2 の出力信号は、前述の如く演算処理されて、赤外光源 1 の光量変化や干渉成分による影響が除去される。

従つて、単光路方式の簡単な構造であるにも拘わらず、試料3中の測定成分による赤外線吸収強 度の測定を高精度に安定よく行なえるのである。

尚、この実施例では、赤外光顔1として、黒体 光顔を使用しているので、 松り6、レンズ7、ソ リツドフィルタ 8 等によつ て赤外級を平行光級に しているが、赤外光顔1として、赤外レーサー発 振器を用いる場合であれば、これら6,7、8 は 不要である。

第4 図は別の実施例を示し、反射用の高層折率

特開昭57-111435(3)

外級吸収強度測定装置の構成図、第3図乃至第6

吸収強度測定装置の構成図である。

凶は本発明の実施例を示すATR法による赤外級

1…赤外光蘇、2…検出器、4…ブリズム(高

屈折率媒質の一例)、4A…赤外線透過ファイバ - (高屈折率媒質の別の例)、5…相関回転セル

媒質として赤外線透過ファイバー4Aを用い、該 ファイバー4Aと検出器 2 との間に相関回転セル 5を介載したものである。9は試料容器であり、 前記ファイバー4人はこの試料容器9を貫通して いる。10 aは試料入口、10 bは試料出口であ な。

この実施例によれば、プリズムの代りに赤外線 透過ファイバー4Aを用いているため、長尺化が 可能であり、赤外光源1、検出器2等の配置関係 への制約がなく、装置の構成も簡易化されること になる。即ち、赤外線透過ファイバー4Aは任意 形状に彎曲させることができるため、ミラー等を 用いずに任意形状の光路を形成でき、例えば、第 5 図や第6図に示すように、ファイバー4 Aの彎 **船部を直接試料中に設置することも可能である。**

尚、第4図乃至第6図の実施例では、赤外光顔 1として、赤外レーザー発振器を用いているが、 黒体光顔を用いてもよい。

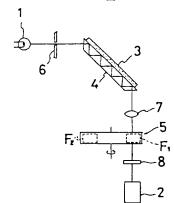
4. 図面の簡単な説明

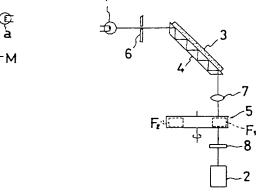
þ

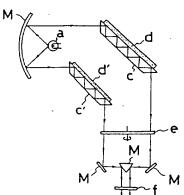
第1凶、第2凶は夫々従来のATR法による赤 (7)

第 1 図

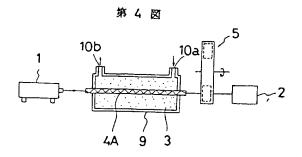
第 3 図







第 2 図



(8)

第 5 図

